

# ET - Chemieprozesspumpe mit Keramik-Auskleidung und Doppel-Gleitringdichtung effizient - korrosionsfest - abrasionsbeständig



- 1 Pumpengehäuse mit Industriekeramik-Auskleidung
- 2 Gehäuseentleerungsanschluss
- 3 Gehäusedichtung
- 4 Laufrad
- 5 Gehäusedeckel mit Industriekeramik-Auskleidung

- 6 Doppel-Gleitringdichtung FuturaMik®
- 7 Lagerträger mit Pumpenwelle
- 8 Gleitringe inkl. O-Ringe (produktseitig)
- 9 O-Ring
- 10 Dichtungsdeckel

## Technische Daten

Fördermenge (min./max.)	0.5 bis 300 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe (min./max.)	3 bis 70 m
Temperatur (min./max.)	-20 bis +150°C
Kinematische Viskosität	0.5 bis 350 mm <sup>2</sup> /s
Feststoffe	sehr gut geeignet (abrasionsfeste Pumpenhydraulik)

- 11 Wellenschutzhülse
- 12 Mitnehmer mit Gleitringen inkl. O-Ringe (atmosphärenseitig)
- 13 Wellendichtungsgehäuse